

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000038472 A

(43) Date of publication of application: 08.02.00

(51) Int. CI

C08K 5/32 H01M 8/02 H01M 8/10 // C08L 79/04

(21) Application number: 11109538

(22) Date of filing: 16.04.99

(30) Priority:

20.05.98 JP 10153644

(71) Applicant:

HONDA MOTOR CO LTD

(72) Inventor:

AKITA KOJI **ICHIKAWA MASAO NOZAKI KATSUTOSHI**

KOYANAGI HIROYUKI **IGUCHI MASARU**

(54) SOLID POLYELECTROLYTE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an acid-doped solid polyelectrolyte of low water absorption, causing no leaching of the dopant included therein even under pressing, and excellent in stability in water or a methanol atmosphere, proton conductivity and methanol barrier property.

SOLUTION: This solid polyelectrolyte is obtained by doping a polymeric compound having imidazole ring such

as polybenzimidazole with pref. 1-10 molecules, per repeating structural unit of the molecular chain of the above polymeric compound, of an acid prepared by substituting phenyl group-bearing functional group(s) for the hydrogen atom(s) of an inorganic acid such as phosphoric acid; wherein it is preferable that this solid polyelectrolyte is produced by blending e.g. a trifluoroacetic acid solution of the above polymeric compound with a dope solution.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-38472 (P2000-38472A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別配号	F I	デ-73-1 (多名)
		C 0 8 K 5/32	n
	•	H01M 8/02	P
H01M 8/02		8/10	
8/10		C08L 79/04	A
// COSL 79/04			
		審查請求 未請求	請求項の数5 OL (全 14 頁)
(21)出願番号	特顯平11-109538	(71)出願人 0000053 本田技	研工業株式会社
(22)出顧日	平成11年4月16日(1999.4.16)	(79)器明务 秋田	港区南青山二丁目1番1号 浩司 和光市中央一丁目4番1号 株式会
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特願平10-153644 平成10年 5月20日 (1998.5.20) 日本 (JP)	社本田 (72)発明者 市川	技術研究所内
		社本田 (74)代理人 100085	技術研究所内
			最終頁に続く

高分子固体電解質 (54) 【発明の名称】

(57)【要約】

【課題】 吸水性が低く、プレスを行ってもドーパント が流出せず、水またはメタノール雰囲気中における安定 性、プロトン伝導性、メタノール遮断性に優れた酸ドー プ高分子固体電解質を提供すること。

【解決手段】 ポリベンズイミダゾールなどのイミダゾ ール環を有する高分子化合物に、リン酸などの無機酸の 水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸を、 上記高分子化合物の分子鎖の繰り返し構造単位当たり、 好ましくは1~10分子ドープしてなる固体高分子電解 質。なお、上記固体高分子電解質は、トリフルオロ酢酸 などの溶液をドープ溶液とブレンドすることにより製造 されることが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 イミダゾール環を有する高分子化合物 に、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置 換した酸をドープしてなる固体高分子電解質。

【請求項2】 イミダゾール環を有する高分子化合物が、ポリベンズイミダゾールであり、かつ無機酸が、リン酸である請求項1記載の固体高分子電解質。

【請求項3】 固体高分子電解質が溶液ブレンド法により製造された請求項1~3のいずれか1項記載の固体高分子電解質。

【請求項4】 ドープされる酸が、イミダソール環を有する高分子化合物の分子鎖の繰り返し構造単位当たり1~10分子である請求項1または請求項2記載の固体高分子電解質。

【請求項5】 溶液プレンド法の溶媒が、トリフルオロ 酢酸である請求項4記載の固体高分子電解質。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高分子固体電解質 に関し、さらに詳しくは、燃料電池に使用される酸をド ープした高分子固体電解質に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、次世代型クリーンエネルギー源と して燃料電池が重要な地位を占めつつあるが、その高出 力、高エネルギー密度という特性を保持し、かつ小型軽 量化を実現するために、高いプロトン伝導性を有する高 分子固体電解質ないしは高分子固体電解質膜が開発され ている。高分子固体電解質膜としては、一般的には、ス ルホン化されたポリフルオロオレフィン (デュポン社 製、商品名ナフィオン) などの水和膜や酸ドープポリベ ンズイミダゾール(PBI)膜などが知られている。そ して、燃料電池の燃料としてメタノールが使用される場 合、高分子固体電解質には、燃料用メタノールの遮断性 が要求される。しかし、ナフィオンなどの水和膜は、水 和プロトンの移動が起こるためメタノール遮断性の限界 を有する。一方、酸ドープPBI膜は、ベース高分子で あるPBI中の塩基性に富んだN-H基にドープした酸 を介してプロトン移動が起こると考えられる均一膜であ る。従って、酸ドープPBI膜は、プロトン移動に水の 移動を伴わないため、メタノール遮断性に優れる高分子 固体電解質として期待されている。

【0003】この酸ドープPB1膜として、例えば、PBI膜をリン酸溶液に浸して作製されたリン酸ドープPB1膜(J. S. Wainright et.al., J. Electrochem. Soc. Vol. 142, No. 7, L122, July (1995)〕、PBI膜をリン酸溶液または硫酸水溶液中で酸を収着させた酸ドープPBI膜(米国特許第5,525,436号明細書)、あるいは、酸含浸PBIおよび酸含浸アルキルもしくはアリールスルホン化PBI膜またはアルキル

もしくはアリールホスホン化PBI膜(特開平-739 08号公報)が提案されており、リン酸ドーピングの方が優れた特性を示している。

【0004】しかしながら、これらリン酸ドープPBI 膜について検討した結果、以下の問題点が明らかになっ てきた。PBIは若干の吸水性を有するが、ドーパント として水との親和性の極めて高いリン酸を用いてドープ することにより、リン酸ドープPBI膜は吸水によるし わの発生が起こりやすくなる。従って、リン酸ドープP B I 膜を用いてMEA 「膜電極接合体 (膜と電極をアッ センブリしたもの) 〕を作製し、スタックを組み立てて 運転をすると、ガスや液体の漏れを生じる原因となる。 また、リン酸ドープPBI膜の薄膜化にも限界がある。 【0005】特に、PBIを構成する塩基性のイミダン ール環当たりリン酸を2分子以上(N-H基当たりリン 酸を1分子以上) ドープしたものは、MEA製作時にホ ットプレスをすることにより、結合にあずからないフリ ーのリン酸が電極層、拡散層に滲みだす。そのため、水 素燃料電池においては、滲みだしたリン酸はイオノマー としても作用するが、これが過多の場合には、反応ガス などの触媒金属への拡散を阻害する。

【0006】上記ホットプレスなどにより電極内に滲みだしたリン酸は、固定化されていないため、気体反応セル内の水分が、運転停止などにより凝結した際には電極内から流出する可能性がある。また、これら気体反応セル内の凝結水浸漬状態、または液体供給DMFC(ダイレクトメタノール燃料電池)のような水またはメタノール浸漬状態においては、PBI膜内の固定化されたリン酸も容易に脱ドープして流出するため、結果的にPBI膜のイオン伝導性の低下をきたす。

【0007】PBI膜のリン酸ドービングは、塩基性 (N-H基)を有するPBI膜を、強酸でありメタノール溶解性の極めて高い無機リン酸のメタノール高濃度溶液に浸漬することによって行われる。しかし、無機リン酸以外 (例えば、有機リン酸化合物)は、溶解性が低いので高濃度溶液を調製することができず、酸の解離度も低く、かつドーパントの分子サイズも大きいために、上記浸漬方法ではドービングが困難である。以上のように、リン酸ドープPBI膜は、液体供給DMFCの高分子固体電解質膜として使用することが困難であった。

10008

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のようなリン酸ドープPBIの現状の問題点を背景になされたものであり、吸水性が低いため、吸水により製膜時にしわが生ずることなく、プレスを行ってもドーパントが流出せず、水またはメタノール雰囲気中における安定性に優れ、プロトン伝導性、メタノール遮断性に優れた高分子固体電解質を提供することにある。

【0009】本発明者らは、上記目的を達成するために 鋭意研究の結果、無機リン酸に替えて、有機基を導入す ることにより疎水性を高めた、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸をドーパントとして用い、イミダゾール環を有する高分子化合物と前記ドーパントを溶液ブレンド法によって混合したのち、製膜して得られる高分子固体電解質膜がドープ安定性、プロトン伝導性、およびメタノール遮断性に優れていることを見出し、本発明を完成した。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、イミダゾール環を有する高分子化合物に、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸をドープしてなる固体高分子電解質を提供するものである。この場合、イミダゾール環を有する高分子化合物が、ポリベンズイミダゾールであり、かつ無機酸が、リン酸であることが好ましい。また、上記固体高分子電解質は、溶液プレンド法により製造することができ、ドープされる酸が、イミダゾール環を有する高分子化合物の分子鎖の繰り返し構造単位当たり1~10分子であることが好ましい。さらに、溶液ブレンド法の溶媒としてトリフルオロ酢酸を好適に使用することができる。

[0011]

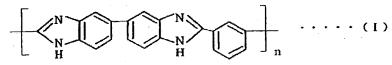
【発明の実施の形態】本発明は、イミダゾール環を有する高分子化合物に、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸をドープしてなる固体高分子電解質を提供するものである。本発明において使用されるイミダゾール環を有する高分子化合物としては、酸性のドーパントのプロトンの受容基として機能するイミダゾール環を繰り返し構造単位として持ち、ドーピングによりプロトン伝導性を有し、かつ燃料電池の作動温度範囲において高い安定な高分子化合物であればいかなるものでもよい。通常、分子量1,000~100,000のものが用いられる。本発明において使用されるイミダゾール環を有する高分子化合物の分子量が1,000であり、一方、100,000を超えると、溶剤に対する溶解性が

低下し、成形が困難となり好ましくない。

【0012】このようなイミダゾール環を有する高分子 化合物として、例えば、ポリベンズイミダゾール、ポリ ベンズビスイミダゾールなどを挙げることができる。通 常、ポリベンズイミダゾールは、芳香族二塩基酸および 芳香族テトラミンから製造することができ、例えば、ポ $y-2, 2'-(m-7x=\nu\nu)-5, 5'-\nu\nu$ ズイミダゾール、ポリー2, 2'-(ピリジレンー 3'', 5'') -5, 5' $-\vec{v}$ \vec{v} \vec{v} \vec{v} \vec{v} \vec{v} \vec{v} \vec{v} ビベンズイミダゾール、ポリー2, 2'-(ナフチレン -1", 6") -5, 5' -ビベンズイミダゾール、ポ y-2, 2'-(E7x=VV-4'', 4'')-5,5'ービベンズイミダゾール、ポリー2, 2'ーアミレ ン-5,5'-ビベンズイミダゾール、ポリー2,2' ーオクタメチレン-5,5'ーピベンズイミダゾール、 ポリー2, 6' - (m-フェニレン) ージイミダゾール ベンゼン、ポリー2', 2'- (m-フェニレン)-5,5'-ジ(ビベンズイミダゾール)エーテル、ポリ -2', 2'- (m-フェニレン) -5, 5' -ジ (ベ ンズイミダゾール) スルフィド、ポリー2', 2'-(m-フェニレン) -5, 5' ージ (ベンズイミダゾー ル) スルホン、ボリー2', 2' - (m-フェニレン) -5、5′-ジ (ベンズイミダゾール) メタン、ポリー 2', 2"- (m-フェニレン) -5, 5"-ジ (ベン ズイミダゾール)ープロパンー2,2、および、ポリー 2, 2' - (m-フェニレン) -5', 5" -ジ (ベン ズイミダゾール) -エチレン-1, 2などが挙げられ る。好ましい化合物として、ポリー2, 2' - (m-7)ェニレン) -5, 5' -ビベンズイミダゾール (pol y (2, 2' - (m-phenylene) - 5, 5'-bibenzimidazole])が挙げられ、そ の構造は(化1)〔一般式(1)〕で示される。

[0013]

【化1】



【0014】また、このポリベンスイミダソールは、互いにオルト位に一対のアミン置換基と芳香核に位置するカルボキシレートエステル基とを有する少なくとも1つの芳香族化合物の自己縮合によって製造することもでき、例えば、3、4ージアミノナフタレンー1ーカルボン酸、5、6ージアミノナフタレンー2ーカルボン酸、6、7ージアミノナフタレンー1ーカルボン酸、6、7ージアミノナフタレンー2ーカルボン酸、3、4ージアミノ安息香酸などを含む、ジアミノカルボン酸またはそのエステル類などである。好ましい化合物として、4ーフェノキシカルボニルー3′、4′ージアミノフェニル

エーテルから得られるポリー 5 ー (4 ーフェニレンオキシ) ベンズイミダゾール、および3, 4 ージアミノ安息 香酸から得られるポリー 2, 5 (6) ーベンズイミダゾールを挙げることができる。ポリー 2, 5 ーベンズイミダゾールの構造は、(化 2) [一般式 (II)] で示される。

[0015]

【化2】

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

【0016】また、ポリベンズビスイミダゾールの例としては、例えば、ポリー2,6'ー(mーフェニレン)ベンズビスイミダゾール、ポリー2,6'ー(ピリジレンー2",6")ベンズビスイミダゾール、ポリー2,6'ー(ピリジレンー3",5")ベンズビスイミダゾール、ポリー2,6'ー(ナフチレンー1",6")ベンズビスイミダゾール、ポリー2,6'ー(ナフチレンー2",7")ベンズビスイミダゾールなどを挙げることができる。好ましい化合物としては、ポリー2,6'ー(mーフェニレン)ーベンズビスイミダゾールである。

【0017】本発明において、ドーピングに使用される酸、すなわちドーパントは、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸であって、硫酸、リン酸、亜リン酸などの水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した有機化酸を挙げることができ、とりわけ、有機リン酸を好適に使用することができる。硫酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した硫酸化合物として、例えば、フェニル硫酸などがある。

【0018】また、リン酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸、すなわち、有機リン酸化合物として、(化3) [一般式 (III)] で示されるフェニルリン酸誘導体、あるいは、一般式 (化4) [一般式 (IV)] で示されるジフェニルリン酸誘導体を挙げることができる。

[0019]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
O - P = O & & \ddots & \ddots & \downarrow \\
O H & & & & & & & & & \\
\end{array}$$

【0020】(ただし、式中、Rは水素原子、 $C_1 \sim C_5$ のアルキル基、ハロゲン原子、またはニトロ基を表す。)

[0021] 【化4】

 $\begin{array}{c}
R \\
O \\
O \\
P = O
\end{array}$ (1V)

【0022】(ただし、式中、Rは水素原子、 $C_1 \sim C_5$ のアルキル基、ハロゲン原子、またはニトロ基を表す。)

【0023】フェニルリン酸誘導体として、例えば、フ

ェニルリン酸、oートルイルリン酸、pートルイルリン酸、oーエチルフェニルリン酸、pーエチルフェニルリン酸、pーイソプロピルフェニルリン酸などのアルキル置換フェニルリン酸、oークロロフェニルリン酸、pークロロフェニルリン酸、pーブロモフェニルリン酸などのハロゲン置換フェニルリン酸、あるいはmーニトロフェニルリン酸などのニトロフェニルリン酸を挙げることができる。

【0024】また、ジフェニルリン酸誘導体として、例えば、ジフェニルリン酸、ジ (o-トルイル) リン酸、ジ (pートルイル) リン酸、ジ (o-エチルフェニル) リン酸、ジ (pーイソプロピルフェニル) リン酸などのジ (アルキル置換フェニル) リン酸、ジ (o-クロロフェニル) リン酸、ジ (pープロモフェニル) リン酸、ジ (pープロモフェニル) リン酸などのジ (nープロモフェニル) リン酸などのジ (nーニトロフェニル) リン酸などのジ (ニトロフェニル) リン酸を挙げることができる。

【0025】また、本発明において使用される亜リン酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した亜リン酸化合物として、(化5) [一般式(V)]で示されるフェニル亜リン酸誘導体を挙げることができ、例えば、フェニル亜リン酸、ジフェニル亜リン酸、ジ(oートルイル)亜リン酸、ジ(pートルイル)亜リン酸、ジ(pートルイル)亜リン酸、ジ(pーイソプロピルフェニル)亜リン酸、ジ(pーイソプロピルフェニル)亜リン酸などのジ(アルキル置換フェニル)亜リン酸、ジ(pークロロフェニル)亜リン酸、ジ(pークロロフェニル)亜リン酸、ジ(pークロロフェニル)亜リン酸、ジ(pークロロフェニル)亜リン酸、ジ(pーブロモフェニル)亜リン酸などのジ(ハロゲン置換フェニル)亜リン酸、あるいはジ(mーニトロフェニル)亜リン酸などのジ(ニトロフェニル)亜リン酸を挙げることができる。

[0026]

【化5】

【 0 0 2 7 】 (ただし、式中、Rは水素原子、C₁ ~ C 5 のアルキル基、ハロゲン原子、またはニトロ基を表す。)

【0028】通常、ドーピングは、以下の3とおりの方法がある。

①イミダゾール環を有する高分子化合物のポリマーフィルムを、ドーパント液に浸漬する方法(浸漬法)

②イミダゾール環を有する高分子化合物の溶液をドーパントの溶液中において界面で凝固させる方法(界面凝固法)

③イミダゾール環を有する高分子化合物とドーパントを 溶液プレンドする方法 (溶液プレンド法)

【0029】上記①浸漬法で使用するイミダゾール環を

有する高分子化合物のポリマーフィルムを作製するに は、まず、イミダゾール環を有する高分子化合物のポリ マー溶液を調製する。このポリマー溶液を調製する溶剤 としては、例えば、N, N-ジメチルアセタミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルスルホキ シド、N-メチルー2ーピロリドンなどを挙げることが できる。この場合、溶液濃度は、5~30重量%が好ま しい。溶液濃度が5重量%未満の場合は、所望のフィル ム膜厚を得ることが困難であり、一方、30重量%を超 えると、均一なポリマー溶液の調製が困難となる。ドー パント溶液の溶剤としては、テトラヒドロフラン(TH F) 、メタノール、エタノール、n-ヘキサン、塩化メ チレンなどが挙げられる。この場合、溶液濃度は、50 ~90重量%が好ましい。溶液濃度が50重量%未満の 場合は、ドープ量が低くなり、得られるドープフィルム のプロトン伝導性が低く、一方、90重量%を超える と、ドーパント溶液にポリマーフィルムが溶解してしま う。

【0030】溶液調製の際の温度は、室温~120℃において行う。通常、ポリマーを均一に溶解するために、溶媒の沸点以下の温度に加熱し、室温まで冷却する。そして、30℃において溶液粘度が50~4,000ポイズとなるように調製する。上記溶液粘度は、温度、およびポリマーの重合度と溶液濃度に依存するが、一般に、粘度が50ポイズを溶液機度に依存するが、一般に、粘度が50ポイズを表流の場合は、フィルム作製そのものが困難であり、一方、4,000ポイズを超えると、粘稠すぎて均一なフィルム作製が困難となる。このようにして得られるポリマー溶液を、例えば、ガラス板上にキャスティングし、通常の方法で脱溶媒してフィルムを作製することがでする。また、上記②界面凝固法で使用するイミダゾールででででででである。また、上記②界面を変にない、ドーパント溶液の溶剤としては、上記浸漬法で挙げられた溶剤が使用できる。

【0031】上記③溶液ブレンド法で使用する溶液は、イミダゾール環を有する高分子化合物およびドーパントの溶媒であると同時に、生成される酸ドープ高分子化合物も溶解する必要がある。そのため、イミダゾール環を有する高分子化合物の溶媒として用いられるN、NージメチルアセタミドやNーメチルー2ーピロリドンのような溶媒は、生成する酸ドープ高分子化合物の溶解度が非常に低いために使用できない。生成する酸ドープ高分子化合物は、濃硫酸やメタンスルホン酸のような強酸にのみ溶解するが、これらの強酸は製膜後の取扱いが困難である。③溶液ブレンド法で使用する溶液としては、好ましくはトリフルオロ酢酸などである。上記③溶液ブレンド法の溶液への溶解温度は、室温~200℃、好ましく

は40~120℃である。

【0032】本発明者らは、イミダゾール環を有する高分子化合物に対する有機置換酸のドーピングについて、以下のごとくいずれの方法が工業的に実施可能であるかを比較検討した。

①浸漬法について、イミダゾール環を有する高分子化合物のフィルムを所定の濃度のドーパント溶液に室温において48時間浸漬し、真空乾燥し、この前後の重量変化よりドープ量を算出する。

【0033】②界面凝固法について、イミダゾール環を有する高分子化合物のN、Nージメチルアセタミド溶液を、PTFEフィルム上にキャストし、ドーパントのテトラハイドロフラン溶液中に急速に沈めることにより、両溶液の界面でイミダゾール環を有する高分子化合物を凝固させたのち、真空乾燥し、この前後の重量変化よりドープ量を算出する。

【0034】③溶液ブレンド法について、イミダゾール環を有する高分子化合物の粉末を、強酸、例えば、トリフルオロ酢酸に溶解したのち、所定量のドーパントを加えて室温において一晩攪拌し、均一となった溶液を、ポリトリフルオロエチレン(PTFE)シート上にキャストし、40℃で脱溶媒する。ドープ量は、イミダゾール環を有する高分子化合物と、ドーパントの仕込み量比から算出する。

【0035】次に、ドープフィルムの安定性を調べるために、上記の各方法で得られたドープフィルムを真空乾燥し、ガラスフィルター中にセットしてソックスレー抽出法により、1モルのメタノール水溶液により85~90℃において所定時間抽出する。ガラスフィルターごと取り出して真空乾燥し、重量減少からドーパントの脱離量を測定する。これらのうち、①浸漬法についての検討結果を表1~表2に、②界面凝固法についての検討結果を表3に示す。

【0036】すなわち、膜厚30μmのPBI(ポリー2,2′ー(mーフェニレン)ー5,5′ービベンズイミダゾール)フィルムをメチルリン酸/THF溶液、メチルリン酸/MeOH溶液、およびフェニルホスホン酸/THF溶液に浸漬した結果を表1に、ジ(2ーエチルヘキシル)リン酸/THF溶液に浸漬した結果を表2に示す。表3は界面凝固法の結果で、PBI(ポリー2,2′ー(mーフェニレン)ー5,5′ービベンズイミダゾール)のDMAc10重量%溶液をPTFEフィルム上にキャストし、メチルリン酸/THF溶液中に急速に沈めることによりドーピングと凝固を同時に行った結果を示す。

[0037]

【表1】

1	浸漬法							
1	ドーパント	- 処 理	輸	· .	フィルム	公浸渍処理後		- I
	濃度]					i -t- in s s s	-
(有機リン酸		1
1	,	ル菓量	単位数	ル重量	化	量	酸量	1
į	İ	l i]		(×10 ⁻⁴)	(mol/PB	[]
į	(%)	(g)		l (g)	(g)	(mol)	(単位)	١
		1					l	-
1	メチルリン酸/	THF		1 1		l	1	1
	100	0.0440	0.0002	0.1146	0.0706	6.30	4.11	1
	90	0.0457	0.0002	0. 1087	0.0630	5. 62	3.53	i
	80	0.0570	0.0002	0. 1178	0.0608	5. 43	2.73	J
	70	0.0450	0.0002	0. 0987	0.0537	4.79	3.05	١
	60	0.0488	0.0002	0.0893	0.0405	3.62	2.12	ļ
	メチルリン酸/	MeOH 1		}	1	1	1	1
	100	0.0448	0.0002	0. 1193	0.0705	6. 29	3.70	1.
	90	0.0443	0.0002	0. 1180	0.0737	6.58	4. 26	1
) 80	0.0486	0.0002	0. 1156	0.0670	1 5. 98	3.53	1
	70	0.0484	0.0002	0. 1084	0.0600	5.36	3.17	ļ
	フェニルホス	ホン酸/TH	F	1 1		1	}	1
	60	0.0465	0.0002	0. 0580	0. 0115	0.727	0.45	ì
	J 50	0.0475	0.0002	0. 0555	0.0080	1 0.506	0.31	İ
	1 40			l 0. 0548			0.20	ļ
					-			• /

[0038]

【表2】

1		浸漬法		
ードーパント 一濃度	処理前	フィル。 	公浸漬処理後	
1	サンプ PBI	サンプ 重量変	有機リン酸	
F .	ル重量 単位数	ル重量 化	量	酸量
1	1	1	(×10 ⁻⁴)	(mol/PBI
(%)	(g)	(g) (g)	(mol)	単位)
	-		1	
ジ(2-エチル	ヘキシル) ホスホン	ン酸/THF		1 1
100	0.0433 0.0002	0.0448 0.0015	0.0465	0.03
90	0.0427 0.0001	0.0439 0.0012	0.0372	0.02
80	0.0405 0.0001	0.0415 0.0010	0.0310	0.02
70	0.0457 0.0002	0.0469 0.0012	0.0372	0.02

[0039]

【表3】

1	界面凝固法							1
	ドーパント濃度				· · ·			- >
1	/THF) (%)	 (a)		(ø)	 (g)	 (mol)	(mol/PB	1 1
1		·	-11		· I	1	-1	- j
I	100	1 2.53	0.0082	0.45	0.16	0.0015	0.18	١
Ì	90	1 4.55	0.0148	0.80	0.71	0.0063	0.43	l
I	80	5.04	0.0163	0.89	1.94	0.0173	1.06	- 1

【0040】①の浸漬法では、メチルリン酸は室温で液 体であり、無機リン酸と同様にMeOHなどに高濃度で 溶解した。しかし、ドーパントとして使用した場合、濃 度70%以上でのドープ率はリン酸に劣り(表1参 照)、リン酸では容易に得られるPBI単位当たり5分 子レベルのドープ品を得ることができない。フェニルホ スホン酸は固体であり、THFに60%程度溶解する が、これを用いたドーピングはさらに低レベルのものと なる (表1参照)。また、常温で液体であり、水、Me 〇日に全く溶解しないジ (2ーエチルヘキシル) リン酸 の場合、高濃度溶液にもかかわらずほとんどドーピング できない (表2参照)。このように、有機リン酸ドーパ ント溶液によるPBI膜のドーピングは、ドーパントの 溶解度低下による高濃度溶液の作成不可能というプロセ スの困難さに加えて、高濃度溶液を使用してドープして もドープ能低下を生じるため、無機リン酸なみの高濃度 でドーパントを含有するドープ膜を得るのが困難である ことが判明した。

【0041】また、②の界面疑固法では、ドーパント溶液のフィルム界面上への疑固ゲル化が激しく、ドープ率が上がらないのみならず、ドーピングによるフィルムの収縮が激しく、しわだらけの膜を生成し、実用化することが困難であることが判明した。

【0042】本発明で好ましく用いられる③溶液ブレンド法において、上記ドープ量(重量増加)とイミダゾール環を有する高分子化合物の処理前重量から、イミダゾール環を有する高分子化合物単位量に対する、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能基で置換した酸のドープ量(モル)を比較検討した。その結果、上記ドーパントの脱離量から、溶液ブレンド法で得られるドープフィルムからのドーパントの脱離が少なく、また、イミダゾール環を有する高分子化合物の分子鎖の繰り返し構造単位に対する上記酸のドープ量(モル)が1~10分子(繰り返し構造単位中のNーH基当たり0.5~5分子)の範囲にあることが明らかとなった。このドープ量は、イミダゾール環を有する高分子化合物の分子鎖の繰り返し構造単位当り、10分子以下、好ましくは1~6分子である。10分子を超えると、固体の膜形状をとり

得ない。

【0043】このように、③溶液ブレンド法により得られた固体高分子電解質膜は、ドーピングにより吸水性が低下するため、吸水によるしわが生じない。また、液体供給型DMFC(ダイレクトメタノール燃料電池)に用いる際に必要となるメタノール水溶液中でのドープ安定性も無機リン酸に比べ大幅に向上しており、ブロトン伝導性、メタノール遮断性に優れ、燃料電池用の固体高分子電解質膜として有用である。

[0044]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により限定されるものではない。なお、実施例および比較例における部および%は、特に断らない限り重量基準である。

【0045】実施例および比較例に使用した主材料は、次のとおりである。

(1) ポリベンズイミダゾール (PBI) 樹脂 イミダゾール環を有する高分子化合物であるポリベンズ イミダゾール (PBI樹脂として、ポリー2, 2′ー (mーフェニレン) ー5, 5′ービベンズイミダゾール) を使用した。Aldrich株式会社製のPBI粉末 (商品名セラゾール) を、ジメチルアセトアミドに濃度10%で溶解させ、加圧ろ過した後、蒸留水中で疑固させ、得られた精製物を真空乾燥して用いた。以下、実施例において、「PBI」とは、ポリー2, 2′ー (mーフェニレン) ー5, 5′ービベンズイミダゾールを表す

【0046】(2) ポリベンズイミダゾール (PBI) 膜の調製

上記PBI粉末をDMAcに15%で溶解し、ドクターブレードにてキャストした。その後、40℃で脱溶媒させ、蒸留水中で煮沸、真空乾燥して膜厚30および33μmのフィルム(PBI膜)を得た。膜厚30μmのPBI膜を使用して本文中の①浸渍法ドーピングを行った。膜厚33μmのPBI膜を参考例2の未ドープPBI膜として使用した。

【0047】 (3) ポリー2, 5ーベンズイミダゾール (2, 5-PB1) 樹脂 Y. Imai, Macromol. Chem., 83, L179, (1965) の記載に従い、2, 5-PBI 樹脂を合成した。3, 4-ジアミノ安息香酸1gを116%ポリリン酸35g中で160 $^{\circ}$ C、1.5時間加熱し重合体を得た。得られた重合体を、4%NaHCO2水溶液中で一晩中和し、水、メタノール洗浄後、120 $^{\circ}$ C真空乾燥して2, 5-PBIを得た。得られた2, 5-PBIの対数粘度 η_{inh} は0.36であった。加熱時間を6時間、12時間にして得られた2, 5-PBIの対数粘度 η_{inh} は0.71、0.86であった。なお、対数粘度 η_{inh} は0.71、0.86であった。なお、対数粘度 η_{inh} は、2,5-PBIの5g/リットル濃硫酸溶液の粘度を、毛細管粘度計を使用して測定し、算出した。本発明の2,5-PBIとしては、上記対数粘度0.86のものを使用した。

【0048】 (4) リン酸、有機リン酸化合物 リン酸、有機リン酸化合物は、市販の試薬特級をそのまま用いた。すなわち、実施例には、フェニルリン酸 [一般式 (I) において、R=H]、ジフェニルリン酸 [一般式 (II) において、R=H]を使用した。また、比較例には、リン酸 [HO-P(O)(OH)₂]、メチルリン酸 [MeO-P(O)(OH)₂]、ジ (2-エチルヘキシル) リン酸 [(C₈ H₁₈O)₂ P(O)OH]、ジ (n-ブチル) リン酸 [(n-BuO)₂ P (O) OH)、フェニルホスホン酸〔(化6) 一般式(VI)〕を使用した。

[0049]

【化6】

$$\bigcirc P = 0 \qquad \cdots \qquad (A1)$$

【0050】実施例1~2、比較例1~5 (溶液プレンド法によるドープPBI膜の調製)

PBI粉末2.000gをトリフルオロ酢酸20ml (濃度10%)で溶解した後、表4に示す仕込み量のドーパントを加えて室温で一晩攪拌した。均一となった溶液をPTFEシート上にキャスティングし、40℃において脱溶媒し、80℃で真空乾燥してドープPBI膜を得た。また、PBI単位当りドープ分子数は、PBI粉末とドーパントの仕込み量から算出した。なお、比較例3のジ(2-エチルヘキシル)リン酸ドープPBI膜は溶媒に溶解せず、製膜できなかった。また、比較例5のPBI単位当たりフェニルホスホン酸5分子のドープPBI膜も、溶媒に溶解しないため製膜できなかった。

[0051]

【表4】

			
1 1	ドーパント種類	ードーパン	ドーブ量
1	•	ト量	(ドープ分子
1		(g)	数/PBI単位)
11-		·	·
実 1a	フェニルリン酸	1.130	1
施 b	"	2.258	2
例 c	#	5.650	1 5
2a	ジフェニルリン酸	1.620	1 1
b	"	3.240	j 2
c	tana arawa ara Arawa arawa ar	8.110	5
- - -			l
比 1a ·	リン酸	0.635	1
較 b	, "	1.270	2
例 c	"	3.180	5
2a	メチルリン酸	0.727	1
	"	1.453	2
c	"#	3.633	1 5
3a ジ	(2ーエチルヘキシル) リン	酸 2.090	1
		4.180	2
c	"	10.460	1 5
4a	ジ-n-Bu-リン酸	1.365	1 1
1 1 1	<i>N</i>	2.730	2
c	"	6.820	5
5a	フェニ ルホスホン酸	1.025	1
b	"	2.050	2

【0052】実施例3~4 (溶液プレンド法によるドープ2, 5-PB I 膜の調製)

対数粘度 η inh O. 86の2, 5-PBIを2. 000 g、トリフルオロ酢酸10ml(10%濃度)に混合し た後、表5に示す量のドーパントを加えて室温で一晩攪 拌した。2,5-PBIは、それ単体ではトリフルオロ 酢酸に10%濃度で溶解せず、ドーパントとして無機り ン酸を添加しても不溶であったため、比較例としてリン 酸ドープ2、5-PBIは調製できなかった。しかし、 2、5-PBI中のN-H基当たり2分子以上のフェニ ルリン酸、またはN-H基当たり2分子以上のジフェニ ルリン酸を加えると溶解した。溶解する条件は、ジフェ ニルリン酸1分子/N-H基ドープの場合、2,5-P BI10%濃度で80℃以上の加熱を必要とした。ジフ エニルリン酸濃度がそれ以上の場合、室温で溶解した。 均一となった溶液を、PTFEシート上にキャスティン グし、40℃で脱溶媒し、80℃で真空乾燥してドープ 2, 5-PBI膜を得た。ジフェニルリン酸4分子/N ーH基ドープの濃度までは、製膜可能であったが、それ 以上の濃度になると、脱溶媒しても固化しなかった。ま た、ドープ量は、2,5-PBIとドーパントの仕込み 量から算出した。

[0053]

【表5】

実施的	引 トーパント種類	ドープ量
1		(ドープ分子
1	1	数/N-H基)
1	-	1
3a	シフェニルリン酸	l 1.0
b	*	1,5
ł c	1	1 2.0 1
1 d	1 "	3.0
) e	1 "	4.0
-	-	I I
4a	フェニルリン酸	2.0

【0054】(5)評価法

ドープ安定性(ドーパント脱離率)

ドープ安定性評価は、ソックスレー抽出法で行った。真空乾燥した膜をガラスフィルター中にセットし、1Mメタノールにより所定時間抽出した。試料室の温度は85~90℃であった。ガラスフィルターとともに取り出して真空乾燥し、重量減少からドーパントの脱離量を測定した。実施例1~4、比較例1、2、5のドープPBI膜およびドープ2、5-PBI膜のフィルムの安定性を

評価した。PBI膜の脱離ドーパント量を、PBI単位 当たりのドーパント分子数として、表6に示した。2, 5-PBI膜のN-H基当たりのドーパント分子数とし て、表7に示した。なお、PBI単位1個中に、N-H 基は2個含まれる。実施例2~4の脱離ドーパント量

(N-H基当たりの分子数) とブレンドしたドーバント量 (N-H基当たりの分子数) との関係を、図1に示す。

【0055】 【表6】

1	ドーパント種類	ドープ量	脱離ドーパン	脱離率
1	!	(ドープ分子	ト量	1
1 . 1		数/PBI単位)	(分子/PBI)	1 (%) 1
11		l 	· 	II
実 1a	フェニルリン酸	1 1	0.48	48.40
施 b	п	2 .	0.73	36.42
例 c	Я	5	3.10	62.01
2a	ジフェニルリン酸	1	0.00	1 0.00 1
b	Ŋ	2	0.00	0.00
1 c	П	5	2.02	40.44
1-1-1			1	11
比 1a	リン酸	1	0.69	69. 01
較 b	Л	2	1.35	67. 72
例 c	#	J 5	3.38	67.57
2a	メチルリン酸	1	0.89	88.67
1 1 b 1	n	2	i 1.90	94.80
- c	,	5	4.99	99.98
- 5 a	フェニルホスホン酸	1	0.76	75.95
b	n	1 2	1.47	73.28

[0056]

【表7】

5	其施例		ドープ <u>量</u> (N-H基当た	脱離ドーパント量	脱離率
I		1	り分子数)	(分子 /N-I基)	(%)
-			l ———	I —————	
J	3a	ージフェニルリン酸	1.0	0.0	0.0
1	b	j n	1.5	0.6	40.0
1	C	j #	2.0	0.9	45.0
1	ď	/ //	3.0	1.7	56.7
ı	е	n n	4.0	2.8	70.0
1 -		1	l	 	11
1	4a	フェニルリン酸	2.0	0.8	40.0

【0057】表6の結果より、ドープPBI膜では、大部分のドーパントにおいて、PBI単位当たり2分子以下のものより、5分子ドープ品の方が、脱離量が多いことが明らかである。PBI分子はリン酸基と相互作用可能なサイト(NーH基)を1単位当たり2個有しており、2分子を超えて導入されたドーパントは比較的フリーに近い状態にあると推定されるので、この事実には矛盾がない。一置換体では、比較例1のメチルリン酸は無機リン酸同等以上の脱離を示したが、一方、実施例1のフェニルリン酸の場合は、これらの半分以下に抑えられ

ている。さらに、これを二置換体としたジフェニルリン酸では、ドープ率1~2分子/PBI単位では、全く脱離が観測されておらず、PBI分子の塩基性サイト(NーH基)におけるドーパントの安定性に優れることが明らかである。

【0058】図1の結果より、ドープPB1膜およびドープ2,5-PBI膜は、同様のドープ安定性を示した。すなわち、ドープPBI膜およびドープ2,5-PBI膜は、メタノール抽出後もN-H基あたりドーパント1分子が残存し、安定化していた。表6~7の結果よ

り、N-H基1に対し、ジフェニルリン酸1分子の割合 である、実施例2bのジフェニルリン酸ドープPBI膜 および実施例3aのジフェニルリン酸ドープ2,5-P BI膜が、良好な安定性を示した。

【0059】プロトン伝導度

PBIフィルムのプロトン伝導度は、真空乾燥した膜を 乾燥状態で四端子法で測定した。測定には、横河ヒュー レトパッカード株式会社製のインピーダンスアナライザ ー「YHP4192A」を用い、750mVで複素イン ピーダンス測定を行い、ColeーColeプロットより直流成分Rを読み取り算出した。結果を図2に示す。2,5ーPBIフィルムのプロトン伝導度は、二端子法で測定した以外は、上記と同様に測定を行い、算出した。また、参考例1としてナフィオン112(デュポン社製)のプロトン伝導度を測定し、算出した。結果を表7および図3に示す。

【0060】 【表8】

条件	プロトン伝導性 (×10 ⁻⁸) (S/cm)						
 	実施例2b	実施例3 a	実施例3b	参考例1			
温度	•	 ドープ2, 5-PBI (ジフェニルリン					
 (,C)	•	I(シフェールリン I酸1分子/N-E基)	ン酸 1.5分子/				
·	基) 	 	N-H 基)				
65	-	-	1 -	45			
75	0.51	7.9	11	38			
80	1 -	-	T =	31			
85	I –]	-	21			
100	0.84	9.4	18				
125	1.7	8.8	26	1 - 1			

【0061】図2に示されるように、フェニルリン酸、 ジフェニルリン酸はPBI単位当たり5分子(N-H基 当たり2.5分子)ドープ品で、PBI単位当たりリン 酸2分子 (N-H基当たり1分子) ドープ品と同等の伝 導性を示した。常温で液体の無機リン酸を2分子以上ド ープした場合、N-H基との結合にあずからないフリー の余剰リン酸はMEA (膜電極接合体) 製作時のホット プレスやスタック組み付けの圧力により滲みだしてしま う。しかし、フェニルリン酸などをドープしたこれら固 体酸はプレスでドーパントが流出しにくいため、溶液ブ レンド法によりドーパントを多めに導入することがで き、無機リン酸よりも酸解離度が低い欠点をカバーでき る。図2に示される、ドーパントとしてリン酸のOH基 の水素をメチルで置換した構造を有するメチルリン酸を 用いた比較例2では、リン酸同等の導電性が測定され た。また、リン酸のOH基をフェニルで置換した構造を 有するフェニルホスホン酸を使用した比較例5では、高 温域においても伝導性は極めて低かった。

【0062】図3に示されるように、実施例3a、3bのジフェニルリン酸ドープ2,5-PBI膜は、実施例2bのジフェニルリン酸ドープPBI膜よりも高い伝導性を示した。これは、2,5-PBIの方が、N-H基

密度がより高いためである。しかし、ドープ2,5-PBI膜の伝導性は、現在、一般的に使用されている参考例1のナフィオン112よりは、低かった。これは、もともと、リン酸ドープPBIの伝導性がナフィオンよりもかなり低いうえに、水素原子をフェニル基で置換したリン酸の酸解離度がリン酸よりも低いためである。

【0063】 フィルムの吸水性

乾燥ドープフィルムを80℃の飽和水蒸気雰囲気中に6時間放置し重量変化を測定した。

プレス時のドーパント滲みだし

乾燥ドープフィルムを、2枚のPTFEシートで挟み、224kgf/cm²で10分間プレスし重量変化を測定した。

【0064】実施例1~2のフェニルリン酸、ジフェニルリン酸ドープPBI膜、および比較例1のリン酸ドープPBI膜の、吸水量(80℃飽和水蒸気下6時間後の重量変化)およびプレス時のドーパント滲みだし量(224kgf/cm²プレス後の重量変化)の初期量に対する割合(%)を表9に示した。

[0065]

【表9】 .

	ļ	ドーパント	トドープ量	吸水後の	プレス後の
			(ドープ分子	重量変化	重量変化
	1		数/PBI単位)	(%)	(%)
	I		I ———	<u> </u>	
実施例	1b	フェニルリン酸] 2	3.77	_
	1, c	. #	5	5.63	-0.43
	2a	ジフェニルリン酸	2	2.40	· –
	c	F	1 5	4.89	-0.65
	11-		l ————	·	
比較例	1b	リン酸	2	6.51	-
	c	, "	5	10.82	-19. 01
	——) ·		l	 	
参考例	2	なし	1 - 1	6.27	
(未処理	PBI)			1	1

【0066】実施例1~2の、ドーパントがフェニルリン酸、ジフェニルリン酸の場合、ドーパントがリン酸の比較例1に比べて吸水量が少なく、プレスによる重量減少が極めて少なかった。このように、有機リン酸ドープPBI系膜は吸水性が低く、プレスでドーパントが流出しにくいため、ドーパントを多めに導入することができる。

【0067】メタノール遮断性

0.5 k g f / c m² に加圧した1Mメタノール水溶液を0.5 m l / 分でアノード室に送り込み、セル温度70℃の、3 c m角セルを透過してカソード室から排気さ

れる透過物をコールドトラップで採取し、その重量とガスクロ分析による組成からメタノールの透過量(g/cm²)を算出し、メタノール透過性の評価結果とした。【0068】実施例3aのジフェニルリン酸ドープ2、5ーPBI膜(膜厚70μm)、参考例2として未ドープPBI膜(膜厚33μm)、参考例3としてナフィオン117膜(デュポン社製)(膜厚201μm)のメタノール透過量を測定した。結果を図4および表10に示す。

【0069】 【表10】

1	試験時間	۱,	透過物全 量	計	メタノール	ーメタノール
1 1		}		1	透過量	透過速度
1 1		1		1	(×10 ⁻⁸)	(×10 ⁻⁶)
1 .1	(分)	I	(g)	l	(g)	[g/(cm² ·分)]
1	ļ -	- -		- [····	•
実施例3a	30	ĺ	0.08	- 1	0.491	1, 82
. 1	60	j	0.16	-1	0.982	1.82
1 1	120	1	0. 24	- 1	1.47	1.36
		- -	<u> </u>	- 1		·
参考例2	15	ł	0. 21	- 1	0.908	6.73
(未ドー	60	1	0.41	1	1.77	3. 28
TPBI)	125	1	0.57	ļ	2.47	2.19
I I		- -		-1		
参考例3	5	1	0. 75	1	49.8	1110
(ナフィ)	15	Ì	1. 93	1	128	949
オン117)	30	i	4.66	1	309	1150

【0070】図4および表10の結果より、ジフェニルリン酸ドープ2,5-PBI膜は、未ドープPBI膜と同等のメタノール遮断性を示した。このことから、ドープにより2,5-PBIの高次構造が変化しても、メタノール遮断性への影響はほとんどないことが明らかであ

る。ジフェニルリン酸ドープ2,5-PBI膜のメタノール透過量は、3倍近い厚さのナフィオン117膜のメタノール透過量の100分の1程度だった。一般に、DMFC(ダイレクトメタノール燃料電池)用の高分子固体電解質膜のメタノール透過は、膜材料の構造に起因す

るものと、発電によるプロトン移動に伴うものの2種類の機構により起こると考えられる。しかし、後者プロトン移動に関しては、水和しない状態でプロトン伝導が生じるPBI系膜では、実質的にゼロに近いと考えられる [D. Weng, R. F. Savinell, J. Electrochem. Soc. Vol. 143, L1260, April (1996)]。よって、上記膜を、燃料電池に組み込んで発電を行う場合、さらに、PBI系膜とナフィオン膜のメタノール透過量の差は広がる可能性があり、本発明のPBI系膜のメタノール遮断性はナフィオン膜と比較して優れたものである。

[0071]

【発明の効果】本発明のイミダゾール環を有する高分子 化合物に、無機酸の水素原子をフェニル基を有する官能 基で置換した酸をドープしてなる固体高分子電解質は、 既存の無機リン酸ドープPBI膜よりも安定性に優れ、 実質的に高ドーピング率での使用が可能である。特に 2、5ーPBI膜は、低吸水性であって耐久性、プロトン伝導性、メタノール遮断性に優れているので、燃料電池用の固体電解質、特にDMFC用高分子固体電解質膜として有用である。

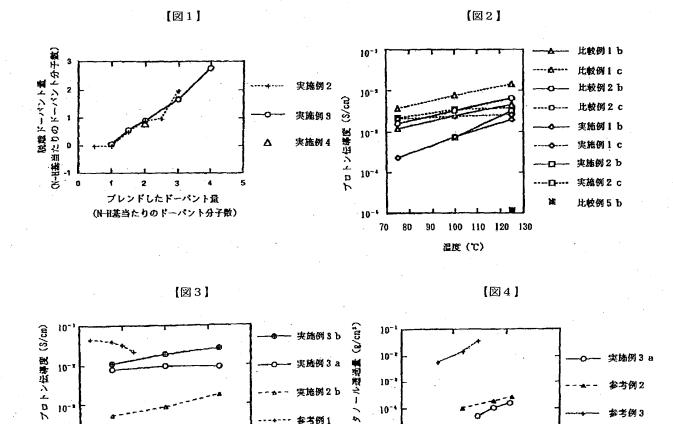
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のドープPBI系膜の、ブレンドしたドーパント量と脱離ドーパント量との関係 (ドープ安定性) を表すグラフである。

【図2】本発明のドープPBI膜および比較例の、プロトン伝導度と温度との関係を表すグラフである。

【図3】本発明のドープPBI系膜および参考例の、プロトン伝導度と温度との関係を表すグラフである。

【図4】本発明のドープPBI系膜および参考例の、メタノール透過量と時間との関係(メタノール遮断性)を表すグラフである。



フロントページの続き

(72) 発明者 野崎 勝敏 埼玉県和光市中央一丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内

120

100

温度 (℃)

(72) 発明者 小柳 洋之 埼玉県和光市中央一丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内

100

時間(分)

1,000

10-

10

(72) 発明者 井口 勝 埼玉県和光市中央一丁目4番1号 株式会 社本田技術研究所内